PAT-NO:

JP02002236440A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2002236440 Å

TITLE:

PHOTOSENSITIVE COMPOSITION FOR VOLUME HOLOGRAM

RECORDING

AND PHOTOSENSITIVE MEDIUM FOR VOLUME HOLOGRAM

RECORDING

PUBN-DATE:

August 23, 2002

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OTAKI, HIROYUKI

N/A N/A

YOSHIHARA, TOSHIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

DAINIPPON PRINTING CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP2001033717

APPL-DATE:

February 9, 2001

INT-CL (IPC): G03H001/02, C08F002/44, C08F002/50, C08F030/04,

C08F291/00

, C08G085/00 , G03F007/004 , G03F007/028 , G03F007/033

, G03F007/075

## ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a volume hologram recording material, a

recording medium and a volume hologram which are excellent not only

hologram recording performance but in various kinds of physical properties such

as heat resistance, toughness and softness.

SOLUTION: The photosensitive composition for volume hologram recording

contains organic-inorganic hybrid polymers which are prepared by copolymerization of organic silicon compounds expressed by general formula (1):

RmSi(OR')n and organic monomers having ethylenically unsaturated double bonds

as the structural components of the main chains, and/or their hydrolyzed

polymerization condensation products organic <a href="metal fine">metal fine</a> particles having

photopolymerizable reactive groups and a photopolymerization initiator. In the

formula, R is a 1-10C group having ethylenic double bonds, R' is a 1-10C alkyl  $\,$ 

group and m and n satisfy m+n=4, m≥1 and n≥1.

COPYRIGHT: (C) 2002, JPO

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-236440 (P2002-236440A)

最終質に絞く

(43)公開日 平成14年8月23日(2002.8.23)

(51) Int CL'		識別記号	ΡI				5	i-Y1-i*(参考)
G03H	1/02		G031	H	1/02			2H025
C08F	2/44		C081	F :	2/44		С	2K008
	2/50	•		:	2/50			4J011
	30/04			3	0/04			4J026
291/00			291/00				4 J 0 3 1	
		家在請求	未請求	水坝	の数12	OL	(全 9 頁)	最終質に続く
(21)出願番	<del></del>	特觀2001-33717(P2001-33717)	(71)出	人	000002		式会社	
(22)出頭日		平成13年2月9日(2001.2.9) 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号						丁目1番1号
			(72)発	<b>那者</b>	大流	杏幸		
			東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内					
			(72)発	和者	古原			
				,,,,	東京都	新宿区	市谷加賀町一 式会社内	丁目1番1号
			(74) ft	甲人				
					弁理士		秦男	

(54) 【発明の名称】 体積型ホログラム記録用感光性組成物及び体積型ホログラム記録用感光性媒体

# (57)【要約】

【課題】 ホログラム記録性能だけでなく、耐熱性、強 朝性、柔軟性などの様々な物理的性質にも優れた体積型 ホログラム記録材料、記録媒体、及び、体積型ホログラ ムを提供する。

【解決手段】 主鎖構成成分として下記一般式(1)で表記される有機ケイ素化合物とエチレン性不飽和二重結合を有する有機モノマーとを共重合させてなる有機一無機ハイブリッドポリマー及び/又はその加水分解重縮合物、光重合反応性基を有する有機金属微粒子、及び、光重合開始剤を含有する体積型ホログラム記録用感光性組成物である。

RmSi (OR') n 一般式(1)

(上記式において、Rは炭素数 $1\sim10$ のエチレン性二 重結合含有基、R'は炭素数 $1\sim10$ のアルキル基を表 し、m+n=4、 $m\geq1$ 、 $n\geq1$ である。)

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 主鎖構成成分として少なくとも下記一般 式(1)で表記される有機ケイ素化合物とエチレン性不 飽和二重結合を有する有機モノマーとを共重合させてな る有機-無機ハイブリッドポリマー及び/又はその加水 分解重縮合物、光重合反応性基を有すると共にその重合 体の屈折率が上記有機-無機ハイブリッドポリマーの加 水分解重縮合物とは異なる有機金属微粒子、及び、光重 合開始剤を含有することを特徴とする体積型ホログラム 記録用感光性組成物。

RmSi (OR') n 一般式(1)

(上記式において、Rは同一でも異なってもよく炭素数 1~10のエチレン性二重結合含有基、R'は同一でも 異なってもよく炭素数1~10のアルキル基を表し、m +n=4,  $m\geq 1$ ,  $n\geq 1$   $\forall \delta \delta$ .)

【請求項2】 更に、下記一般式(2)で表記される有 機ケイ素化合物を含有することを特徴とする、請求項1 記載の体積型ホログラム記録用感光性組成物。

R"mSi(OR''') n **一般式**(2)

(上記式において、R"は同一でも異なってもよく炭素 20 数1~10のアルキル基、又は、アルコキシル基、ビニ ル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、エポキシ 基、アミド基、スルホニル基、水酸基若しくはカルボキ シル基を有する炭素数1~10の炭化水素基、R'''は 同一でも異なってもよく炭素数1~10のアルキル基を 表し、m+n=4、 $m \ge 1$ 、 $n \ge 1$ である。)

【請求項3】 前記加水分解重縮合物が、前記有機一無 機ハイブリッドポリマー及び/又はその加水分解重縮合 物と下記一般式(2)で表記される有機ケイ素化合物と 記載の体積型ホログラム記録用感光性組成物。

R"mSi (OR''') n 一般式(2)

(上記式において、R"は同一でも異なってもよく炭素 数1~10のアルキル基、又は、アルコキシル基、ビニ ル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、エポキシ 基、アミド基、スルホニル基、水酸基若しくはカルボキ シル基を有する炭素数1~10の炭化水素基、R'''は 同一でも異なってもよく炭素数1~10のアルキル基を 表し、m+n=4、m≥1、n≥1である。)

【請求項4】 更に、増感色素を含有することを特徴と 40 する、請求項1~3いずれかに記載の体積型ホログラム 記録用感光性組成物。

【請求項5】 前記有機金属做粒子が光重合反応性基と して付加重合可能なエチレン性不飽和二重結合を有する 化合物であり、且つ、前記光重合開始剤が光ラジカル重 合開始剤であることを特徴とする請求項1~4いずれか に記載の体積型ホログラム記録用感光性組成物。

【請求項6】 前記有機金属微粒子が光重合反応性基と してカチオン重合性基を有する化合物であり、且つ、前 記光重合開始剤が光カチオン重合開始剤であることを特 50 【0001】

2 徴とする請求項1~4いずれかに記載の体積型ホログラ ム記録用感光性組成物。

【請求項7】 前記請求項1~6いずれかに記載の体積 型ホログラム記録用感光性組成物の皮膜を基材上に設け たことを特徴とする、体積型ホログラム記録用感光性媒 体。

【請求項8】 主鎖構成成分として少なくとも下記一般 式(1)で表記される有機ケイ素化合物とエチレン性不 飽和二重結合を有する有機モノマーとを共重合させてな 10 る有機-無機ハイブリッドボリマーの加水分解重縮合物 と、光重合反応性基を有すると共にその重合体の屈折率 が上記有機一無機ハイブリッドポリマーの加水分解重縮 合物とは異なる有機金属微粒子と、光重合開始剤とを少 なくとも含有する体積型ホログラム記録材料層を基材上 に設けたことを特徴とする、体積型ホログラム記録用感 光性媒体。

RmSi (OR') n 一般式(1)

(上記式において、Rは同一でも異なってもよく炭素数 1~10のエチレン性二重結合含有基、R'は同一でも 異なってもよく炭素数1~10のアルキル基を表し、m +n=4、 $m\ge 1$ 、 $n\ge 1$ である。)

【請求項9】 前記体積型ホログラム記録材料層に含有 される加水分解重縮合物は、前記有機一無機ハイブリッ ドポリマー及び/又はその加水分解重縮合物と下記一般 式(2)で表記される有機ケイ素化合物との加水分解重 縮合物であることを特徴とする、請求項8記載の体積型 ホログラム記録用感光性媒体。

R" mSi (OR''') n 一般式(2)

(上記式において、R"は同一でも異なってもよく炭素 の加水分解重縮合物であることを特徴とする、請求項1 30 数 $1\sim10$ のアルキル基、又は、アルコキシル基、ビニ ル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、エポキシ 基、アミド基、スルホニル基、水酸基若しくはカルボキ シル基を有する炭素数1~10の炭化水素基、R'''は 同一でも異なってもよく炭素数1~10のアルキル基を 表し、m+n=4、m≥1、n≥1である。)

> 【請求項10】 前記体積型ホログラム記録材料層が、 更に、増感色素を含有することを特徴とする、請求項8 又は9記載の体積型ホログラム記録用感光性媒体。

> 【請求項11】 前記前記有機金属微粒子が光重合反応 性基として付加重合可能なエチレン性不飽和二重結合を 有する化合物であり、且つ、前記光重合開始剤が光ラジ カル重合開始剤であることを特徴とする請求項8~10 いずれかに記載の体積型ホログラム記録用感光性媒体。 【請求項12】 前記有機金属微粒子が光重合反応性基 としてカチオン重合性基を有する化合物であり、且つ、 前記光重合開始剤が光カチオン重合開始剤であることを 特徴とする請求項8~10いずれかに記載の体積型ホロ グラム記録用感光性媒体。

【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】本発明は体積型ホログラムを記録 できる新規感光性組成物、それを用いた体積型ホログラ ム記録媒体、及び、当該記録媒体を用いて作製した体積 型ホログラムに関する。

#### [0002]

【従来の技術】体積型ホログラムを製造するための感光 件組成物としては、デュポン社のオムニデックスシリー ズが唯一量産レベルで市販されている。この材料はラジ カル重合モノマーとバインダーポリマー、光ラジカル重 合開始剤、増感色素を主成分とするが、ラジカル重合モ 10 ノマーとバインダーボリマーの屈折率差を利用したもの である。すなわち、フィルム状に形成された該感光性組 成物を干渉露光すると、光が強い部分にてラジカル重合 が開始され、それに伴いラジカル重合モノマーの濃度勾 配ができ、光が弱い部分から強い部分にラジカル重合モ ノマーの拡散移動が起こる。結果として干渉光の光の強 弱に応じて、ラジカル重合モノマーの疎密ができ、屈折 率の差として現れる。この材料系は現状報告されている 体積型ホログラム用フォトポリマーとしては最も性能は 良いが、耐熱性、透明性に問題が指摘されている。

【0003】また、ラジカル重合とカチオン重合を併用 した材料系が報告されている。例えば特許第28731 26号では、高屈折率ラジカル重合性モノマーとしてジ アリルフルオレン骨格を有するモノマー及び該ラジカル 重合性モノマーより屈折率が小さいカチオン重合性モノ マーを使用した系が開示されている。この系では、ホロ グラム露光時にラジカル重合により高屈折率成分が重合 し、次いで定着露光でカチオン重合により像を固定す る.

【0004】また、カチオン重合を利用した材料系が、 例えばUSP5759721等に開示されている。この 材料系ではラジカル重合系における酸素阻害がないとい う利点があるが、カチオン重合の感度(Photosp eed)は悪く、また、長波長領域に感度を持たせるこ とが困難という問題がある。

【0005】また、特許第2953200号には、無機 物質ネットワークと光重合性モノマーを併用した材料系 が開示されている。ネットワークを形成し得る無機材料 をバインダーとして用いる場合には、耐熱性、対環境 性、機械強度に優れると共に、光重合性の有機モノマー 40 との屈折率差を大きく取れるという利点があるが、この 材料系で形成したホログラム記録膜はどちらかと言えば 脆くて、柔軟性や加工適性、コーティング適性に劣ると いう問題、及び、無機パインダーと有機モノマーの相溶 性が良くないので、均一な塗工材料を調製するのが困難 だという問題がある。

【0006】同特許第2953200号には、無機物質 ネットワーク中に有機基を導入することによって無機バ インダーに柔軟性を付与し、ホログラム記録膜の脆さを 改善することも開示されている。しかし、同特許第29 50 積型ホログラム記録用感光性組成物を基材上に塗布し、

53200号は、側鎖に有機部を有する有機金属化合物 又は有機モノマーと重合可能な官能基を有する有機金属 化合物を加水分解、重縮合することによって無機ネット ワーク中に有機基を導入することが開示されているだけ である。すなわち、同特計第2953200号の開示に よれば、無機ネットワークのネットワーク構造自体は無 機化合物が相互に連結した鎖により構成され、有機基は 無機ネットワークのネットワーク構造にペンダント状の 側鎖として導入されるだけなので、無機ネットワークの 関直な構造を本質的に変化させるものではない。

【0007】また、特表2000-508783号で は、固体マトリックスに金属超微粒子を分散した材料が ホログラム記録材料として開示されているが、マトリッ クスに流動性を持たせる必要があり、固形性が悪く問題 があった。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】体積型ホログラム記録 膜を形成するために様々な材料系が開示されているが、 光学素子等の広範な分野への応用を視野に入れると十分 20 ではなく、屈折率差、感度、透明性などのホログラム記 録性能だけでなく、耐熱性、膜強度、対環境性、機械強 度、柔軟性、加工適性、コーティング適性などの物理的 性質を含む諸性能を十分に満たす材料系が要望されてい る.

【0009】本発明は、上記実状に鑑みて成し遂げられ たものであり、諸性能に優れたホログラム記録材料、そ れを用いた体積型ホログラム記録媒体、及び、体積型ホ ログラムを提供することにある。

## [0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明により提供される体積型ホログラム記録用感 光性組成物は、主鎮構成成分として少なくとも下記一般 式(1)で表記される有機ケイ素化合物とエチレン性不 飽和二重結合を有する有機モノマーとを共重合させてな る有機-無機ハイブリッドポリマー及び/又はその加水 分解重縮合物、光重合反応性基を有すると共にその重合 体の屈折率が上記有機一無機ハイブリッドポリマーの加 水分解重縮合物とは異なる有機金属微粒子、及び、光重 合開始剤を含有することを特徴としている。

[0011] RmSi (OR') n 一般式(1) (上記式において、Rは同一でも異なってもよく炭素数 1~10のエチレン性二重結合含有基、R'は同一でも 異なってもよく炭素数1~10のアルキル基を表し、m +n=4,  $m\ge 1$ ,  $n\ge 1$   $rac{7}{5}$ 

【0012】バインダーポリマーとして上記の有機-無 機ハイブリッドポリマー又はその部分的加水分解重縮合 物を含有する体積型ホログラム記録用感光性組成物を基 材上に塗布してから加水分解、重縮合するか、有機一無 機ハイブリッドポリマーの加水分解縮合物を含有する体

乾燥させることによって、諸性能に優れたホログラム記 録材料層が形成され、体積型ホログラム記録用感光性媒 体が得られる。

【0013】このようにして得られる本発明の体積型ホ ログラム記録用感光性媒体は、主鎖構成成分として少な くとも下記一般式(1)で表記される有機ケイ素化合物 とエチレン性不飽和二重結合を有する有機モノマーとを 共重合させてなる有機-無機ハイブリッドポリマーの加 水分解重縮合物と、光重合反応性基を有すると共にその 重合体の屈折率が上記有機-無機ハイブリッドポリマー 10 ム記録用感光性組成物は、前記加水分解重縮合物とし の加水分解重縮合物とは異なる有機金属微粒子と、光重 合開始剤とを少なくとも含有する体積型ホログラム記録 材料層を基材上に設けたことを特徴としている。

#### [0014]

RmSi (OR') n 一般式(1)

(上記式において、Rは同一でも異なってもよく炭素数 1~10のエチレン性二重結合含有基、R'は同一でも 異なってもよく炭素数1~10のアルキル基を表し、m +n=4、m≥1、n≥1である。)

録用感光性媒体のホログラム記録材料層は干渉露光によ り干渉縞を生じてホログラム層となり、体積型ホログラ ムが得られる。

【0016】本発明においては、有機ケイ素化合物から 誘導される主鎖構成単位を含有する有機=無機ハイブリ ッドポリマー及び/又はその加水分解重縮合物をバイン ダーポリマーとして用いるが、有機ケイ素化合物は他の 有機金属化合物と比べて非常に屈折率が低いので、後述 する屈折率変調成分としての有機金属微粒子との屈折率 差を大きく取ることが可能であり、屈折率変調量 (Δ n)の大きい体積型ホログラムが得られる。

【0017】さらに、有機ケイ素化合物から誘導される 無機系主鎖構成成分により、有機金属微粒子の分散性が 良好であり、体積型ホログラム記録用感光性組成物を均 一な塗工液に調製し易い。

【0018】また、本発明に係る体積型ホログラム記録 用感光性組成物を基材フィルム上に塗工して形成したホ ログラム記録材料層、及び、そこに干渉露光を行って干 渉縞を生じさせて得られるホログラム層は、有機-無機 ハイブリッドポリマーの加水分解重縮合物により形成さ 40 + n = 4 、 m≥1 、 n≥1である。) れたネットワーク構造の間隙に有機金属微粒子や光重合 開始剤などの他の成分が入り込んだ構造をとっている。 従って、ネットワーク構造を形成する連鎖内に柔軟な部 分が挿入されているので、膜物性として有機ポリマーの 持つ柔軟性、無機ポリマーの持つ強靭性、耐熱性を併せ 持ち、実用上、加工適性に優れている。

【0019】本発明の一態様において、体積型ホログラ ム記録用感光性組成物は、下記一般式(2)で表記され る有機ケイ素化合物を含有することを特徴とする。

[0020]

R"mSi (OR''') n 一般式(2)

(上記式において、R"は同一でも異なってもよく炭素 数1~10のアルキル基、又は、アルコキシル基、ピニ ル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、エポキシ 基、アミド基、スルホニル基、水酸基若しくはカルボキ シル基を有する炭素数1~10の炭化水素基、R'''は 同一でも異なってもよく炭素数1~10のアルキル基を 表し、m+n=4、m≥1、n≥1である。)

【0021】また、別の態様において、体積型ホログラ て、前記有機-無機ハイブリッドポリマー及び/又はそ の加水分解重縮合物と上記一般式(2)で表記される有 機ケイ素化合物との加水分解重縮合物が配合されてい る.

【0022】これらの態様に属する体積型ホログラム記 録用感光性組成物を用いて体積型ホログラム記録用感光 性媒体を作製する場合には、前記体積型ホログラム記録 材料層は、パインダーとして、前記有機-無機ハイブリ ッドボリマー及び/又はその加水分解重縮合物と上記一 【0015】そして、本発明に係る体積型ホログラム記 20 般式(2)で表記される有機ケイ素化合物との加水分解 重縮合物を含有する。

> 【0023】上記有機ケイ素化合物を配合することによ り、体積型ホログラム記録用感光性組成物中に無機成分 であるSiが多量に存在するので、有機金属微粒子の分 散性がさらに向上するという効果もある。

#### [0024]

【発明の実施の形態】本発明により提供される体積型ホ ログラム記録用感光性組成物は、主鎖構成成分として少 なくとも下記一般式(1)で表記される有機ケイ素化合 30 物とエチレン性不飽和二重結合を有する有機モノマーと を共重合させてなる有機-無機ハイブリッドポリマー及 び/又はその加水分解重縮合物、光重合反応性基を有す ると共にその重合体の屈折率が上記有機一無機ハイブリ ッドポリマーの加水分解重縮合物とは異なる有機金属微 粒子、及び、光重合開始剤を含有するものである。

[0025] RmSi (OR') n 一般式(1) (上記式において、Rは同一でも異なってもよく炭素数 1~10のエチレン性二重結合含有基、R'は同一でも 異なってもよく炭素数1~10のアルキル基を表し、m

【0026】バインダーポリマーとして上記の有機-無 機ハイブリッドポリマー又はその部分的加水分解重縮合 物を含有する体積型ホログラム記録用感光性組成物を基 材上に塗布してから加水分解、重縮合するか、有機一無 機ハイブリッドポリマーの加水分解縮合物を含有する体 積型ホログラム記録用感光性組成物を基材上に塗布し、 乾燥させることによって、諸性能に優れたホログラム記 録材料層が得られる。

【0027】有機-無機ハイブリッドポリマーは、主鎖 50 構成成分として少なくとも下記一般式(1)

RmSi(OR') n 一般式(1)

(上記式において、Rは同一でも異なってもよく炭素数 1~10のエチレン性二重結合含有基、R'は同一でも異なってもよく炭素数1~10のアルキル基を表し、m+n=4、m≥1、n≥1である。)で表記される有機ケイ素化合物とエチレン性不飽和二重結合を有する有機モノマーとを共重合させてなる共重合体、好ましくはランダム共重合体である。

【0028】一般式(1)の有機ケイ素化合物としては、各種のビニルアルコキシシラン、例えば、ビニルト 10 リエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリブトキシシラン、ビニルトリアリルオキシシラン、ビニルテトラエトキシシラン、ビニルテトラメトキシシラン、アクリロキシプロピルトリメトキシシラン等が好ましく用いられる。

【0029】また、エチレン性不飽和二重結合を有する 有機モノマーとしては、アクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸、メタクリル酸エステル類が例示され るが、これらに限定されるものではない。

【0030】有機一無機ハイブリッドボリマーは、一般式(1)で表される有機金属化合物のエチレン性二重結合含有基と、有機モノマーのエチレン性不飽和二重結合とを一般的な方法で付加重合反応させることにより製造できる。例えば、有機金属化合物と有機モノマーとをベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、アセトン、メチルイソブチルケトン等のケトン類、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル類、メタノール、エタノール、イソプロパノール等のアルコール類などの溶剤に投入し、さらに過酸化ベンゾイル、アゾイソブチロニト30リルなどの重合開始剤を添加し、加熱しながらラジカル重合させた後、溶剤を除去することによって有機一無機ハイブリッドボリマーを製造することができる。

【0031】この有機-無機ハイブリッドボリマーをゾルーゲル反応により加水分解、重縮合すると、有機-無機ハイブリッドボリマーの異なる分子又は同一分子内の有機金属化合物部分が架橋し、ネットワーク(網目構造)を形成する。このネットワーク構造は、有機ケイ素化合物由来の主鎖成分と有機モノマー由来の主鎖成分との連鎖により構成されている。従って、無機化合物のみ40連鎖したネットワーク上に有機基を側鎖としてペンダント状に導入する特許第2953200号開示の無機バインダーボリマーとは構造的に異なっており、有機-無機ハイブリッドボリマーはネットワークを構成する連鎖内に柔軟な部分が挿入されているので、膜物性として有機ボリマーの持つ柔軟性と共に無機ボリマーの持つ強靭性や耐熱性を併せ持ち、実用上、特許第2953200号開示のものと比べて、より加工適性に優れている。

【0032】また、本発明においては、有機-無機ハイ リルニトリル、エチレン、プロピレン、塩化ビニル、酢ブリッドポリマーの無機系主鎖構成単位として、特に有 50 酸ビニル等の共重合可能なモノマー群の少なくとも一つ

機ケイ素化合物を用いる。ホログラム性能の指標の一つにKogelnik理論により計算される屈折率変調量(Δn)がある。Δnは感材中に入射した干渉光に応じて形成される屈折率分布における屈折率差を示すものであるが、このΔnが大きい程、優れたホログラムとなる。有機ケイ素化合物は、他の有機金属化合物と比べて非常に屈折率が低いので、有機一無機ハイブリッドポリマーの無機系主鎖構成単位として有機ケイ素化合物を用いることにより、後述する屈折率変調成分としての有機金属微粒子との屈折率差を大きく取ることができるので、有機系パインダーポリマーと屈折率変調成分としての有機モノマーを用いる従来の組み合わせと比べてKogelnik理論により計算される屈折率変調量(Δn)が大きくなり、性能面で有利である。

【0033】さらに、有機-無機ハイブリッドポリマーは、有機ケイ素化合物から誘導される無機系主鎖構成成分を含有しているので、有機金属微粒子の分散性が良好であり、体積型ホログラム記録用感光性組成物を均一な塗工液に調製し易い。

20 【0034】また、特表2000-508783号には、固体マトリックス中に反応性金属微粒子を分散させた系が開示されているが、固体マトリックスの流動性を高くしており、実用上、加工適性や量産性に問題があるが、本発明においては有機-無機ハイブリッドボリマーをバインダーボリマーとして使用するため、加工適性は向上している。

【0035】本発明の体積型ホログラム記録用感光性組成物は、バインダーポリマーとして、前記有機一無機ハイブリッドポリマーの部分的な又は完全な加水分解縮合物を用いても良いし、有機一無機ハイブリッドポリマーとその部分的又は完全加水分解縮合物との混合物を用いても良い。

【0036】本発明の体積型ホログラム記録用感光性組 成物は、バインダーポリマーとして、用途に応じて、前 記有機-無機ハイブリッドボリマーと各種有機ポリマー とを混合して用いてもよい。有機ポリマーとしては、例 えば、ポリアクリル酸エステル、ポリメタクリル酸エス テル又はそれらの部分加水分解物、ポリ酢酸ビニル又は その部分加水分解物、ポリビニルアルコール又はその部 分アセタール化物、トリアセチルセルロース、ポリイソ プレン、ポリブタジエン、ポリクロロプレン、シリコー ンゴム、ポリスチレン、ポリピニルブチラール、ポリク ロロプレン、ポリ塩化ビニル、塩素化ポリエチレン、塩 素化ポリプロピレン、ポリーNービニルカルバゾール又 はその誘導体、ポリーNービニルピロリドン又はその誘 導体、スチレンと無水マレイン酸の共重合体またはその 半エステル、アクリル酸、アクリル酸エステル、メタク リル酸、メタクリル酸エステル、アクリルアミド、アク リルニトリル、エチレン、プロピレン、塩化ビニル、酢

を重合成分とする共重合体を例示することができる。 【0037】また、バインダーと有機金属微粒子の屈折 率差をさらに向上させるために、下記一般式(2)で表 記される有機ケイ素化合物を、体積型ホログラム記録用 感光性組成物に添加することもできる。

#### [0038]

R"mSi(OR''') n 一般式(2)

(上記式において、R"は同一でも異なってもよく炭素数1~10のアルキル基、又は、アルコキシル基、ビニル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、エボキシ基、アミド基、スルホニル基、水酸基若しくはカルボキシル基を有する炭素数1~10の炭化水素基、R'''は同一でも異なってもよく炭素数1~10のアルキル基を表し、m+n=4、m≥1、n≥1である。)

【0039】一般式(2)で表記される有機ケイ素化合物を体積型ホログラム記録用感光性組成物に添加すると、水、酸触媒の存在下でゾルゲル反応により、上記有機一無機ハイブリッドボリマーと共にネットワークを形成するため、バインダーの屈折率を下げるだけでなく、膜の強靭性、耐熱性を向上させる効果もある。一般式(2)で表記される有機ケイ素化合物の配合により、体積型ホログラム記録用感光性組成物中に無機成分であるSiが多量に存在するので、有機金属微粒子の分散性がさらに向上するという効果もある。

【0040】一般式(2)の有機ケイ素化合物として は、例えば、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシ ラン、テトラーiso-プロポキシシラン、テトラーn ープロポキシシラン、テトラーnーブトキシシラン、テ トラーsecーブトキシシラン、テトラーtertーブ ンターiso-プロポキシシラン、テトラペンターn-プロポキシシラン、テトラペンターnーブトキシシラ ン、テトラペンターsec-ブトキシシラン、テトラペ ンターtertープトキシシラン、メチルトリメトキシ シラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリプロポ キシシラン、メチルトリブトキシシラン、ジメチルジメ トキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジメチルメ トキシシラン、ジメチルエトキシシラン、ジメチルプロ ポキシシラン、ジメチルブトキシシラン、メチルジメト トキシシラン、ピニルトリエトキシシラン、ァー (メタ クリロキシプロピル) トリメトキシシラン、ャーグリシ ドキシプロピルトリメトキシシラン、3-(2-アミノ エチルアミノプロピル) トリメトキシシラン、ビニルト リクロロシラン、ビニルトリス (8-メトキシエトキ シ) シラン、ピニルトリメトキシシラン、β-(3,4 -エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラ ン、ァーグリシドキシプロピルメチルジエトキシシラ  $\lambda$ ,  $N-\beta$  (アミノエチル)  $\gamma$ -アミノプロピルメチル ラン、N-フェニル-ァーアミノプロピルトリメトキシシラン、ァーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、 ァークロロプロピルトリメトキシシラン等が好ましく用 いられる。

10

【0041】有機-無機ハイブリッドボリマーと一般式(2)で表される有機ケイ素化合物は、通常、両者を混合後に加水分解、重縮合させることにより、両者が混在するネットワークを形成するが、原理的には、いずれか一方又は両方を部分加水分解重縮合させてから混合し、混合後さらに加水分解、重縮合させることによっても両者が混在するネットワークを形成することが可能である。

【0042】有機金属微粒子は、干渉露光時に強露光部の屈折率を変調させて干渉稿を形成するための成分(屈折率変調成分)である。有機金属微粒子としては、少なくとも一つの光重合性反応性基を有し、且つ、当該有機金属微粒子を重合させて得られる重合体の屈折率が上記有機一無機ハイブリッドボリマーの加水分解重縮合物の屈折率と異なるもの、好ましくは両者の屈折率差が1.20 の以上となるものを用いる。

(2)で表記される有機ケイ素化合物の配合により、体 積型ホログラム記録用感光性組成物中に無機成分である Siが多量に存在するので、有機金属微粒子の分散性が さらに向上するという効果もある。
【0044】有機金属微粒子の金属成分は、有機一無機 ハイブリッドポリマーとの屈折率差が得られるものであ は、例えば、テトラメトキシシラン、テトラーロ ラン、テトラーisoープロポキシシラン、テトラーロ ープロポキシシラン、テトラーローブトキシシラン、テトラペンタエトキシシラン、テトラペンタエトキシシラン、テトラペンタエトキシシラン、テトラペンターisoープロポキシシラン、テトラペンターローブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーブトキシシラン、テトラペンターsecーが変換が表表に表現していまれば、Ti、Zr、Zn、In、Sn等を例示することができる。

【0045】また、金属微粒子のサイズは特に制限されないが、解像度、及び、可視光の透過性の観点から、5~200nm程度が好ましい。

トキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジメチルプロ かなき、これは、エチレン性不飽和二重結合を例示すること がてき、これは、エチレン性不飽和二重結合含有カップ キシシラン、メチルジエトキシシラン、ヘキシルトリメ 40 リング剤で金属微粒子を表面処理することにより導入で きる。エチレン性不飽和二重結合含有カップリング剤と しては、例えば、ビニルシラン、アクリロイルシラン、ドキシプロピルトリメトキシシラン、アーグリシ ドキシプロピルトリメトキシシラン、3-(2-アミノ エチルアミノプロピル)トリメトキシシラン、ビニルト ることができる。

エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラン、 rーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン等のシラ ンカップリング剤を用いることができる。

【0048】光重合開始剤は、有機金属微粒子の干渉露 光による重合を開始又は促進するために用いられ、重合 反応の形式に合わせて、光ラジカル重合開始剤や光カチ オン重合開始剤などの中から適宜選択して用いる。

【0049】光ラジカル重合開始剤としては1、3-ジ (t-ブチルジオキシカルボニル) ベンゾフェノン、 3,3',4,4'ーテトラキス(t-ブチルジオキシ 10 ン、テトラヒドロフラン、メチルセロソルブ、エチルセ カルボニル) ベンゾフェノン、Nーフェニルグリシン、 2, 4, 6-トリス (トリクロロメチル) -s-トリア ジン、3-フェニル-5-イソオキサゾロン、2-メル カプトベンズイミダゾール、また、イミダゾール二量体 類等を例示することができる。

【0050】光カチオン重合開始剤としては、芳香族ジ アゾニウム塩、芳香族ヨードニウム塩、芳香族スルホニ ウム塩、芳香族ホスホニウム塩、混合配位子金属塩、例 えば、(n6ーベンゼン)(n5ーシクロペンタジエニ ル) 鉄(II)、シラノールーアルミニウム錯体等を例示 20 することができる。

【0051】光重合開始剤は、記録されたホログラムの 安定化の観点から、ホログラム記録後に分解処理される のが好ましい。例えば有機過酸化物系にあっては紫外線 照射することにより開始剤が容易に分解されるので好ま しい。

【0052】ホログラムの記録には可視レーザー光、例 えば、アルゴンイオンレーザー (458 nm、488 n m、514.5nm)、クリプトンイオンレーザー(6 のレーザー光が使用されるが、各レーザー光波長におけ る感度を向上させる目的として、増感色素を添加するこ とができる。

【0053】 増感色素としては、 チオピリリウム塩系色 素、メロシアニン系色素、キノリン系色素、スチリルキ ノリン系色素、ケトクマリン系色素、チオキサンテン系 色素、キサンテン系色素、オキソノール系色素、シアニ ン系色素、ローダミン系色素、ヒリリウム塩系色素等が 例示される。可視光領域に吸収波長を有する増感色素 は、光学素子のような高透明性が要求される場合には、 ホログラム記録後の後工程、加熱や紫外線照射により分 解等により無色になるものが好ましい。

【0054】屈折率変調成分としての有機金属微粒子 は、バインダーポリマーである有機一無機ハイブリッド ポリマー100重量部に対して10~1000重量部、 好ましくは10~100重量部の割合で使用される。

【0055】必要に応じて配合される一般式(2)の有 機ケイ素化合物は、バインダーポリマー 100重量部に 対して10~100重量部、好ましくは20~70重量 部の割合で使用される。

【0056】光重合開始剤は、バインダーポリマー10 ○重量部に対して1~10重量部、好ましくは5~10 重量部の割合で使用される。

12

【0057】 増感色素は、バインダーポリマー100重 量部に対して0.01~1重量部、好ましくは0.01 ~0.5重量部の割合で使用される。

【0058】上記したような各材料を、アセトン、メチ ルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキ サノン、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロルベンゼ ロソルブ、メチルセロソルブアセテート、エチルセロソ ルブアセテート、酢酸エチル、1,4-ジオキサン、 1, 2-ジクロロエタン、ジクロルメタン、クロロホル ム、メタノール、エタノール、イソプロパノール等、ま・ たはそれらの混合溶剤に溶解することにより、本発明に 係る体積型ホログラム記録用感光性組成物としての塗布 液を調製することができる。

【0059】上記塗布液は、スピンコーター、グラビア コーター、コンマコーター、バーコーター等の方法によ り適切な基材フィルムに塗布する。体積型ホログラム記 録材料層の厚みは1~100 µm、好ましくは10~4 **0μmとするのが良い。** 

【0060】体積型ホログラム記録用感光性媒体の基材 フイルムとしては、透明性を有するものであり、ポリエ チレンフイルム、ポリプロピレンフイルム、ポリフッ化 エチレン系フイルム、ポリフッ化ビニリデンフイルム、 ポリ塩化ビニルフイルム、ポリ塩化ビニリデンフイル ム、エチレンービニルアルコールフイルム、ポリビニル アルコールフイルム、ポリメチルメタクリレートフイル 47. 1nm)、YAGレーザー(532nm)等から 30 ム、ポリエーテルスルホンフイルム、ポリエーテルエー テルケトンフイルム、ポリアミドフイルム、テトラフル オロエチレンーパーフルオロアルキルビニルエーテル共 重合フイルム、ポリエチレンテレフタレートフイルム等 のポリエステルフイルム、ポリイミドフイルム等の樹脂 が例示され、膜厚としては2~200µm、好ましくは  $10\sim50\mu m$   $\tau$   $\delta$   $\delta$ 

> 【0061】体積型ホログラム記録用感光性組成物の加 水分解重縮合反応(ゾルゲル反応)は、基材フィルムに 塗布する前又は塗布した後の任意のタイミングで、適量 の水の存在下、-10℃~35℃、好ましくは0℃~2 5℃で15分~12時間放置することにより容易に進 行、完了させることが出来る。

【0062】上記の加水分解重縮合においては触媒を用 いることが好ましい。触媒としては塩酸、硝酸、硫酸又 は酢酸等の酸が好ましく、これらの酸を0.001~2 0.0N、好ましくは0.005~5.0N程度の水溶 液として用いることができる。

【0063】体積型ホログラム記録用感光性媒体は、例 えば、体積型ホログラム記録用感光性組成物の塗工液を 50 基材フィルムに塗工し、塗工膜を十分に加水分解、重縮 合させた後、乾燥させ、体積型ホログラム記録用感光性 組成物の皮膜(体積型ホログラム記録材料層)を形成す ることにより得られる。

【0064】また、体積型ホログラム記録用感光性組成 物の塗工液を、部分的に又は完全に加水分解、重縮合さ せた後、適切な基材フィルムに塗工し、乾燥させること によっても体積型ホログラム記録用感光性媒体が得られ る。

【0065】バインダーポリマーである有機-無機ハイ ブリッドポリマーは、予め加水分解、重縮合させてから 10 他の材料と混合しても良い。

【0066】補助バインダーとして一般式(2)の有機 ケイ素化合物を用いる場合には、有機-無機ハイブリッ ドボリマーと有機ケイ素化合物を加水分解、重縮合させ てから他の材料と混合しても良い。さらに変形例として は、有機-無機ハイブリッドポリマーと有機ケイ素化合 物の一方又は両方を、予め単独で部分的加水分解、重縮 合させてから、それらを他の成分と混合して塗工液を調 製し、塗工後に完全に重縮合させても良い。

やアルカリなどの触媒は、溶剤中に各材料と同時に配合 しても良いし、後から添加しても良い。例えば、塗工後 に加水分解、重縮合を行う場合には、塗工直前に塗工液 中に添加してもよく、また、塗工前に加水分解、重縮合 を行う場合には、加水分解、重縮合反応を行う直前に添 加しても良い。

【0068】また、乾燥後の体積型ホログラム記録材料 層に粘着性がある場合、保護フィルムとして、上記基材 フィルムで例示されているフィルムをラミネートするこ とができる。この場合、ラミネートフィルムの体積型ホ 30 折率差を大きくとることが可能であり、屈折率変調量 ログラム記録材料層との接触面は、後から剥がしやすい ように離型処理されていても良い。

【0069】こうして得られた体積型ホログラム記録用 感光性媒体は基材フィルム上にホログラム記録材料層を 設けたものであり、当該ホログラム記録材料層は、有機 無機ハイブリッドボリマーの加水分解重縮合物又は有 機-無機ハイブリッドポリマーと有機ケイ素化合物とが 混在する加水分解重縮合物、屈折率変調成分としての有 機金属微粒子、及び、光重合開始剤を必須成分として含 有し、有機-無機ハイブリッドポリマーの加水分解重縮 40 合物又は有機-無機ハイブリッドポリマーと有機金属化 合物とが混在する加水分解重縮合物のネットワークの間 隙に有機金属微粒子や光重合開始剤などの他の成分が入 り込んだ構造をとっている。

【0070】本発明に係る体積型ホログラム記録用感光 性媒体には、従来から知られている方法により干渉露光 を行って体積型ホログラムを形成することが出来る。

【0071】例えば、体積型ホログラム記録用感光性媒 体のホログラム記録材料層にホログラム原版を向き合わ せて密着させ、透明基材フィルム側から可視光、或いは 50 させた。反応終了後、未反応物及びベンゼンを除いて精

14

紫外線や電子線のような電離放射線を用いて干渉露光を 行うことにより体積型ホログラムが形成される。

【0072】また、干渉露光による屈折率変調を促進し 或いは重合反応を完結させるのために、干渉露光後に紫 外線による全面露光や加熱等の処理を適宜行うことがで きる。

【0073】本発明における体積型ホログラム記録用感 光性組成物の体積型ホログラム記録メカニズムは、従来 から言われているメカニズムと同様であると考えられ る。すなわち、フィルム状に形成された該感光性組成物 を干渉露光すると、光が強い部分にて屈折率変調成分と しての有機金属微粒子が光重合を開始し、それに伴い屈 折率変調成分としての有機金属微粒子の濃度勾配がで き、光が弱い部分から強い部分に有機金属微粒子の拡散 移動が起こる。結果として干渉光の光の強弱に応じて、 有機金属微粒子又はその重合体の疎密ができ、屈折率の 差として現れる。この屈折率差が干渉縞となり、体積型 ホログラムが形成される。

【0074】このようにして本発明に係る体積型ホログ 【0067】加水分解、重縮合反応に必要な水、及び酸 20 ラム記録用感光性媒体のホログラム記録材料層は干渉露 光により干渉縞を生じてホログラム層となり、体積型ホ ログラムが得られる。

> 【0075】本発明においてホログラム層の干渉稿に生 じた屈折率差はバインダーポリマーである有機-無機ハ イブリッドポリマーを高い割合で含有する部分と有機金 属微粒子又はその重合体を高い割合で含有する部分との 屈折率差と考えられるが、本発明で用いられる有機一無 機ハイブリッドポリマーは無機成分としてSiを含有し ており屈折率が非常に低いので、有機金属微粒子との屈 (An)の大きい体積型ホログラムが得られる。

> 【0076】本発明に係る体積型ホログラム記録用感光 性媒体のホログラム記録材料層は干渉露光により干渉箱 を生じてホログラム層となるが、このホログラム層は上 記したホログラム記録材料層と同様に、有機一無機ハイ ブリッドポリマーの加水分解重縮合物又は有機一無機ハ イブリッドポリマーと有機ケイ素化合物とが混在する加 水分解重縮合物のネットワーク構造を有している。従っ て、ネットワーク構造を形成する連鎖内に柔軟な部分が 挿入されているので、膜物性として有機ポリマーの持つ 柔軟性、無機ポリマーの持つ強靭性、耐熱性を併せ持 ち、実用上、加工適性に優れている。

[0077]

【実施例】1. 有機-無機ハイブリッドポリマー出発溶 液の作製

メタクリル酸エチルとァーメタクリロキシプロピルトリ メトキシシラン (KBM503: 信越化学工業 (株) 製)をモル比で6:4とし、溶媒としてベンゼン、 開始 剤として過酸化ベンゾイルを用い、湿流下で8時間重合

製し、減圧乾燥して有機-無機ハイブリッドポリマーを 得た。

【0078】上記で得た有機-無機ハイブリッドポリマ ーをアセトンに溶解し、更に水、塩酸及び有機ケイ素化 合物としてのテトラエトキシシラン (KBE04:信越 化学工業(株)製)を添加し、ゾルゲル反応により有機 無機ハイブリッドポリマー出発溶液を得た。

【0079】2. 体積型ホログラムの作製 次に、下記組成の体積型ホログラム記録用感光性組成物 溶液を作製した。

【0080】<体積型ホログラム記録用感光性組成物溶 液ン・上記で作製した有機-無機ハイブリッドポリマー 出発溶液:100重量部(固形分)

- ・エチレン性不飽和二重結合を導入したジルコニア微粒 子 (ァーメタクリロキシプロピルトリメトキシシランで 処理したジルコニア微粒子):60重量部
- ・1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン (イル ガキュア184;チバ・スペシャルティ・ケミカルズ (株)製):2重量部
- ゾチアゾリリデン) エチリデン] -2-チオキソ-4-オキサゾリジノン (NK-1473; (株) 林原生物化

学研究所製):0.02重量部 ·メタノール:30 重量部

・メチルエチルケトン:30重量部

上記溶液を、厚さ38μmのポリエチレンテレフタレー ト (PET) フィルム (東レ製ルミラーT-60)上に バーコーターを使用して、乾燥膜厚20μmとなるよう に塗布し、さらに加熱することでゲル状のホログラム記 録材料層を形成し、体積型ホログラム記録用感光性媒体 を作製した。

16

【0081】次に、体積型ホログラム記録用感光性媒体 のホログラム記録材料層側をミラーにラミネートし、P 10 ET側から514.5nmアルゴンイオンレーザー光を 入射して干渉露光を行い、体積型ホログラムを記録し

【0082】次に、加熱、紫外線重合により干渉縞を固 定し、体積型ホログラムを得た。分光評価結果から計算 した結果、屈折率変調量 $\Delta$ nは0.051であった。 [0083]

【発明の効果】本発明によれば、屈折率差、感度、透明 性などのホログラム記録性能だけでなく、膜物性として 有機ポリマーの持つ柔軟性、無機ポリマーの持つ強靭 ・3-エチル-5-[(3-エチル-2(3H)-ベン 20 性、耐熱性を併せ持つ体積型ホログラム記録材料、体積 型ホログラム記録媒体、及び、体積型ホログラムを提供 することができ、光学素子等の広範な分野への応用が期 待される。

#### フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード(参考)
C08G 85/00		. COSG 85/00	4J100
G03F 7/00	4 501	G03F 7/004 5	0 1
	511	5	1 1
	<b>521</b> ·	5	21
7/02	8	7/028	
7/03	3	7/033	
· 7/07	5 501	7/075 5	0 1
	521	5	21

Fターム(参考) 2H025 AA10 AA13 AB20 AC01 AC08

BH05 CA01 CA27 CA28 CA39

CA41 CA43 CB34 CC20

2K008 AA00 AA11 DD13 FF17 4J011 PA99 PC02 SA21 SA78 SA83

SA86 SA87 SA88 UA01 VA01

WAO1

4J026 AB44 BA42

4J031 CA69 CA83

4J100 AP21P CA01 FA02 JA32

JA37